

(11)Publication number:

61-227846

(43) Date of publication of application: 09.10.1986

(51)Int.CI.

B01J 38/00

(21)Application number: 60-066659

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

RYOMEI ENG CORP LTD

(22)Date of filing:

01.04.1985

(72)Inventor: OBAYASHI YOSHIAKI MITSUOKA SHIGEAKI

IIDA KOZO

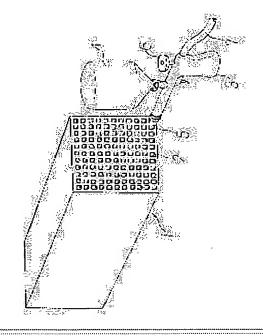
NAGANO TSUNEO

(54) REGENERATING METHOD OF DENITRATION CATALYST

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform easily the regeneration of a denitration catalyst by attriting and removing the surface of an ammonia catalytic reduction denitration catalyst (especially a denitration catalyst for a coal-fired boiler) which is deteriorated in the performance with the use of a powdery material.

CONSTITUTION: The surface of a catalyst is attrited by inserting a nozzle 5 of a spray gun into the catalyst holes 2 of the catalyst 1 having a honeycomb shape and colliding a powdery material such as a fly ash, fine sand or iron powder fed from a vessel 4 against the surface of the catalyst by means of the compressed air. The nozzle number of the spray gun may be made equal to the number of the holes of the catalyst. The part to be attrited may be made nearly to the surface of the catalyst and in the example wherein it is attrited in 30μ or 35μ thickness, 90.1% or 95.5% rate of recovery is respectively exhibited. Furthermore the rate of recovery is shown in the following formula $\{(B-C)/(A-C)\} \times 100\%$ (A is the denitration degree of a fresh catalyst, B is the denitration degree after the regenerating treatment and C is the denitration degree before the regenerating treatment).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-227846

®Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986)10月9日

B 01 J 38/00

7158-4G

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 脱硝触媒の再生方法

到特 頭 昭60-66659

纽出 願 昭60(1985) 4月1日

林 良 臤 広島市西区観音新町 4 丁目 6 番22号 三菱重工業株式会社 砂発 明 者 尾 広島研究所内 広島市西区観音新町4丁目6番22号 三菱重工業株式会社 73発 明 光 岡 澉 明 広島研究所内 広島市西区観音新町4丁目6番22号 三菱重工業株式会社 眀 飯 Œ 耕 個発 里予 雄 広島市西区観音新町4丁目6番22号 菱明技研株式会社内 @発 明 耂 永 東京都千代田区丸の内2丁目5番1号 の出 願 三菱重工菜株式会社 人 菱 明 技 研 株 式 会 社 の出 願 人 広島市西区観音新町4丁目6番22号 外1名 20復代理人 弁理士 内田 明

明 細、書

- 1. 発明の名称 脱硝触媒の再生方法
- 2.特許請求の範囲

性能低下をきたしたアンモニア接触還元脱硝 般群の被処理ガスが接触する部分の表層を粉体 を用いて摩託削除することを特徴とする脱硝触 群の再生方法。

3.発明の詳細な説明

(童業上の利用分野)

本 第明は、アンモニア接触還元 脱硝触鉄の再生方法に関する。

(従来の技術)

熱焼排ガス中の窒素機化物の除去方法として、アンモニアを還元剤に用い触媒によつて還元才るアンモニア接触還元方式が広く用いられている。それらの留案酸化物除去用触媒(以下脱硝触媒又は単に触媒と記す)は燃焼排ガスの処理において使用時に徐々に性能低下をきたすため、高い脱硝性能を維持するためには触媒の交換または性能低下した触媒の再生賦活が必要となる。

しかし性能低下した触媒を新触媒に交換することは触媒が高価で、使用跨触媒の廃棄にも費用を要すことから経済的に不利であるので、一般には性能低下した触媒は再生賦活させ、再使用されている。なか使用される脱硝触媒はダストによる閉そくを防止するためと、ガス接触面積を広くするため正方形の孔形状を有するベニカム形状触媒が主席となっている。

先に、発明者らは脱硝酸媒の性能低下は重油 使きポイラ用脱硝酸媒の場合、排ガス中のダス トに含まれるナトリウムやカリウムなどアルカ リ金属成分の触媒中への苦稅が主原因であること とをつきとめた。性能低下した触媒は水による 洗浄によつてアルカリ金属成分を溶出すること により、再生が可能である。

しかし石炭枝きポイラ用脱硝触媒の場合、水 による洗浄では回復力が乏しく新触媒の性能ま で回復したいものも見い出された。

(発明が解決しようとする問題点)

本晃明は性能低下した脱硝触媒、特に石段校

(2)

きポイラ用脱硝触媒を簡単を手段で再生しりる 方法を提供しようとするものである。

(問題点を解決するための手段)

すなわち、本発明は性能低下をきたしたアンモニア接触量元触媒の被処理ガスが接触する部分の表層を粉体を用いて摩耗削除することを特徴とする脱硝触媒の再生方法である。

以下、本発明の具体的な実施態様をあげて、 本発明を更に詳述する。

寒 施 例

(3)

第1図と同じ部分を示す。

触媒の性能評価は実機での触媒充填条件と同じ温度、ガス組成をつくれる触媒性能評価 試験装置を使用した。その条件を表1に示す。

一表 1 試験条件

. Att	姓 量	50 mm × 50 mm × 1 3 50 mm L
-#	ス量	20 NM /H
冱	鹿	5 8 0 °O .
NB	加比	1.00.
#	NOX	100 ppm
٠,	O ₂	2 🕏
	BOX	B Q Q ppm
組	0.03	12 %
成	H, 0	10 🗲
	H _a	

初期 Nox 除去率(以下脱硝率と記す) 8 2.4 % の脱硝触媒を石炭枝きポイラ排ガス中で約128 0 0 時間充填したところ脱硝率が 6 4.9 多にまで低下した。性能低下した同触媒を下記に示す方法で再生処理を行ない性能を評価した。

たおことで使用した触媒の組成は rio.87.1%, V.O. a 9 %, 1 2 0 % である。

(1) 第1図に示す再生方法で再生処理を行なつ

スプレーガン3のノズル5をハニカム触媒1の触媒孔2にそう入し、スプレーガン3を作動させフライアッシュ容器4から供給されたフライアッシュを弁6,圧線空気導入管7を介して供給される圧縮空気で触媒要面に衝突させることにより、触媒要面を摩耗させた。

(2) 第2図に示す再生方法でも再生処理を行なった。

原理的には第1回と同様であるがスプレーガン 5のノズル 5数を触媒孔数と同数にしたものである。第2回中。第1回と同一符号は

(4)

表 2 武 験 結 果

再生処理方法	新胞媒の脱弱性的	再生前の 脱頭率の		回復率	単純深さ (A)			
図1亿示于再生	8 7. 0	7 1.5	8 4.5	9 5.5	3 5 A			
図5亿示1再生	87.0	708	8 5.4	901	30#			

この結果、第1図の処理、第2図の処理で それぞれ回復事 9 5 5 5 6 , 9 6 1 5 6 元 した。 また第1図の処理、第2図の処理での放鉄の 摩耗深さはそれぞれる 5 点 3 0 点であつた。 なお触群孔内の摩耗処理に用いる粉体は上 記実施例で採用したフライアンシュに依るほ か、微細な砂,鉄粉等を用いることもできる。 またノメルの形状及び数についても、特に 定めるものではない。

4. 図面の簡単な説明

第 1 図及び第 2 図はそれぞれ実施例(1)。 (2) の 摩耗処理方法で使用した装置を示す図である。

 復代理人
 内
 田
 明

 復代理人
 获
 原
 元

(8)

